

Title (en)
Bath device.

Title (de)
Badeeinrichtung.

Title (fr)
Installation pour bain.

Publication
EP 0401350 A1 19901212 (DE)

Application
EP 90900858 A 19891222

Priority

- DE 3843510 A 19881223
- DE 3843512 A 19881223
- EP 8901593 W 19891222

Abstract (en)
[origin: WO9007294A1] A bath and shower device comprises a bath-tub (1) associated with a shower partition (4) mounted on a wall (2) above the upper rim (3) of the bath-tub (1). The base (5) of the bath-tub (1) has a flat stable surface (6). The shower partition (4) consists of several hingedly connected segments (7) which are pivotally fastened to the wall (2) and which can be swivelled from a deployed position in which they form a shower recess to a collapsed resting position against the wall (2) which uncovers the bath-tub (1), and vice versa. The bath and shower device offers improved shower facilities and improved safety, because the stable surface (6) of the bath-tub (1) is arranged in the longitudinal direction of the bath-tub (1) in approximately the centre of the base (5).

Abstract (fr)
Une installation pour bain et douche comprend une baignoire (1) avec une cloison (4) pour la douche agencée sur une paroi (2) au-dessus du bord supérieur (3) de la baignoire. La baignoire (1) comprend en son fond (5) une surface plate de support (5) et la cloison (4) pour la douche se compose d'une pluralité de segments (7) articulés, fixés de manière pivotable sur la paroi (2) et repliables entre une position déployée, où ils forment une cabine pour douche, et une position repliée contre la paroi (2) où ils laissent libre la baignoire (1), et vice-versa. Cette installation pour bain et douche est supérieure aux installations antérieures du point de vue technique et sécurité, étant donné que la surface de support (6) de la baignoire (1) est agencée à peu près au milieu du fond (5), dans le sens longitudinal de la baignoire (1).

IPC 1-7

A47K 3/20

IPC 8 full level

A63C 5/00 (2006.01); **A47K 3/02** (2006.01); **A47K 3/20** (2006.01); **A47K 3/36** (2006.01); **A47K 4/00** (2006.01); **A63C 5/03** (2006.01);
E04H 1/12 (2006.01); **E05D 15/32** (2006.01); **A63C 10/08** (2012.01)

CPC (source: EP KR US)

A47K 3/20 (2013.01 - KR); **A47K 3/286** (2013.01 - EP); **A47K 3/36** (2013.01 - EP US); **A63C 5/03** (2013.01 - EP US);
A63C 5/0411 (2013.01 - EP US); **A63C 10/08** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

See references of WO 9007294A1

Cited by

DE19826623C2

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE ES FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

WO 9007294 A1 19900712; AT E112151 T1 19941015; AT E187876 T1 20000115; AU 4812890 A 19900801; BR 8907278 A 19910326;
DE 58908456 D1 19941103; DE 58909863 D1 20000127; EP 0401350 A1 19901212; EP 0401350 B1 19940928; EP 0621002 A1 19941026;
EP 0621002 B1 19991222; EP 0981991 A2 20000301; EP 0981991 A3 20010606; ES 2062503 T3 19941216; ES 2141742 T3 20000401;
JP H02502345 A 19900802; JP H03503854 A 19910829; JP H0724634 B2 19950322; KR 910700018 A 19910313; KR 960005700 B1 19960501;
US 5274857 A 19940104; US 5337424 A 19940816

DOCDB simple family (application)

EP 8901593 W 19891222; AT 90900858 T 19891222; AT 93112928 T 19891222; AU 4812890 A 19891222; BR 8907278 A 19891222;
DE 58908456 T 19891222; DE 58909863 T 19891222; EP 90900858 A 19891222; EP 93112928 A 19891222; EP 99113064 A 19891222;
ES 90900858 T 19891222; ES 93112928 T 19891222; JP 50147189 A 19890117; JP 50147190 A 19891222; KR 900701863 A 19900823;
US 57300190 A 19901025; US 96543392 A 19921023